JP-A 4-2170

Description of the Preferred Embodiment

The method of an embodiment of the present invention will now be described below in detail.

The temperature compensation method for span voltage of the invention applies for a pressure sensor of Fig. 2. This pressure sensor is provided with a pressure sensor device 1 and an operational amplifier 2 as described above. The pressure sensor device 1 outputs span voltage (Vspan) having neative temperature coefficient. The operational amplifier 2 is comprised of a combined resistance Rx of a thick film resistor Ra and a diffused resistor Rb as a negative feedback resistor Rf. The combined resistance Rx has positive temperature coefficient (1+ α 'T) as shown in the formula 4, as described above, it is necessary for temperature compensation for span voltage (Vspan) that the formula of temperature coefficient (α ') of the pressure sensor device 1 = temperature coefficient (β) of the combined resistance Rx holds.

Then, in the present invention, every manufacturing lots of the semiconductor diffused resistor type pressure sensor, a preceding estimate of temperature characteristic of the resistor Rb is made to calculate resistance value (rb) and temperature coefficient (α) of the resistor Rb, and then resistance value (ra) of the resistor Ra is determined so that temperature coefficient (α ') of the combined resistance Rx correspond to temperature coefficient (β) of span voltage

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(Vspan) based on resistance value (rb) and temperature coefficient (α) of the resistor Rb.

Since such preceding estimate is made every manufacturing lots of the semiconductor diffused resistor type pressure sensor, optimum temperature compensation become possible every manufacturing lots.

TIMO PACE CLASK (USPTO)

•

•

•

.

19日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

四公開特許公報(A)

平4-2170

❸公開 平成4年(1992)1月7日

(1) Int. Cl. 3

識別配号

庁内整理番号

2104 - 4M

29/84 9/04 G 01 L 19/04

В 9009 - 2F1 0 1 9009 - 2F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

半導体拡散抵抗形圧力センサにおけるスパン電圧温度補償方法 ❷発明の名称

> 创特 顧 平2-102714

願 平2(1990)4月18日

兵庫県川西市久代3丁目13番21号 株式会社ケーディーエ 砂発 明 者 永 津

ル内

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹 水 野 明 仍発 者

製作所内

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 三菱電機株式会社 包出

弁理士 大岩 外2名 増雄 70代 理 人

で次の温特を打でアントッドを抵抗の温特とすることい

1、発明の名称

半端体拡散抵抗形圧力センサにおけるスパン電 **E 温度销售方法**

2、特許請求の経題

(1) 圧力センサ素子と、オペレーショナルアンプ とを備え、圧力センサ素子は、負の温度係数を有 するスパン電圧を出力するものであり、オペレー ショナルアンプは、負得遺伝抗を具備 ・遺抵抗は、草裏抵抗と拡散抵抗との合成抵抗で構 成されており、彼合成抵抗は、正の温度係款を育 してなる半導体拡散抵抗形圧力センサにおいて、

放半導体圧力センサの製造ロット毎に、前記拡 世抵抗の温度特性の先行評価を行って検拡散抵抗 の抵抗値と温度係能とを算出するとともに、この 社社伝統の抵抗値と温度係款とから、約記合成紙 抗の返皮係数が、前記スパン電圧の温度係数に対 むしたものとなるように、軍襲抵抗の抵抗値を決 定することを特徴とする半導体拡散抵抗形圧力セ ンサにおけるスパン電圧温度補償方法。

3、発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

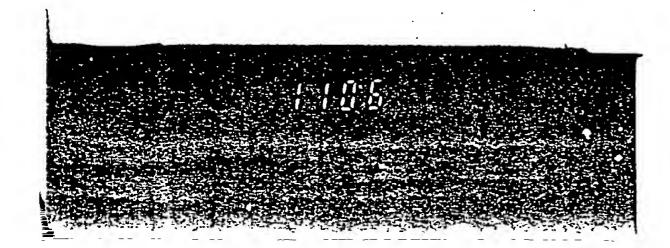
本発明は、半導体拡散抵抗形圧力センサにおけ るスパン電圧温度補償方法に関する。

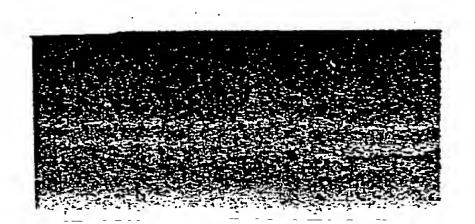
(従来の技術)

半導体拡散抵抗形圧力センサとして、第1回に 示すものがある。この圧力センサは、圧力センサ 素子1と、オペレーショナルアンプ2とを有して

圧力センサ素子しは、構造的には、シリコン単 枯昌基板の裏面を感圧ダイアフラム面として、鉄 表面に拡散抵抗をブリッツ形に形成し、その裏面 に知わる圧力によってその基板を歪ませてその拡 飲抵抗の抵抗値を変化させ、この変化に対応した スパン電圧(V spas) を出力することができるも のでふり、電気等価回路的には、第1回のように 抵抗R1~R4によりホイストンプリッジに構成 されている。ここで、スパン電圧(V spaa) とは、 圧力が印加されたとまの出力電圧(Vo) から、 圧力が印加されないときの出力電圧(Vo)、す







なわちオフセット写圧(Voff)を差し引いた 電圧のことである。

オペレーショナルアンプ2は、差動増幅回路 AMP、入力抵抗Rs、および負着進抵抗Rfを有している。

このような圧力センサにおいて、スパン電圧(V spas) は、次式①であらわされる。

V span = K o · V b · (P / (1 + B T))

... **D**

ここで、Ko は定数、Vb は圧力センサ素子 1 に加えられるブリッジ電圧、Pは圧力センサ素子 1 に加わる圧力、 B は圧力センサ素子 1 の温度係数、T は圧力センサ素子 1 の周囲温度である。

上記式①に基づくスパン電圧(V spaa)の温度特性を第3回に示している。第3回において、検輸は温度(TC)であり、緩輸はスパン電圧(V spaa)である。この第3回の温度特性から明らかなように、スパン電圧(V spaa)は負の温度係飲を有している。

したがって、このような負の温度係数を有する

... 3

式印から明らかなように、スパン電圧(Vapaa)
の温度補償を行って圧力センサそのものが温度変
化の影響をうけることなく圧力を検知できるよう
にするには、圧力センサ素子1の負の温度係数(1+&T)を、オペレーショナルアンプ2の負得温
抵抗R1の正の温度係数(1+aT)で打ち消す、
つまりβ=aであるとよいことになる。

その打ち消しを行うために、第2回に示される ような圧力センサが既に提案されている。

第2回の圧力センサにおいては、オペレーショナルアンプ2の負牙遺伝状R「を、厚質低抗R』と、拡散抵抗R」との合成抵抗R』で構成している。この厚質抵抗R』は、抵抗値が固定のものであり、拡散抵抗R』はオペレーショナルアンプ2の差別増延四路AMPと同一の半導体基板において形成されたものである。

この単類抵抗Raと拡散抵抗Rbとの合成抵抗 Rxの抵抗値(rx)は次式のであらわされる。 rx=1/((1/ra)+(1/rb)) スパン電圧(V * pa * a) に対し、無因温度の変化の 影響を受けることなく、圧力センサが圧力を特度 食く検知できるように、その温度補償を行うには、 式①の分母における(1+ 5 T) を打ち消すとよ いことになる。

ここで、オペレーショナルアンプ 2 のゲイン(A) は次式のであらわされる。

 $A = r f / r s = r f o (1 + \alpha T) / r s$

··· Ø

ただし、r 「 = r 「 o (l + a T)であって、r 「 は負婦運抵抗R 「の抵抗値、r s は入力抵抗R s の抵抗値、r f o は負婦運抵抗R 「の周囲温度 2 5 ℃における抵抗値、 a は負婦運抵抗R 「の過過度係数、T は周囲温度である。

したがって、式印および②からスパン程圧(Vspan)は、オペレーショナルアンプ2で増幅される結果、次式③の増幅電圧(V)になる。

V = V span · A

= Ko · Vb · (P/(1+ \beta T))
× (Rfo(1+ \alpha T)/R*)

 $-a r b o (1 + \alpha T) / (1 + a + \alpha T)$

 $= r \times o (1 + \alpha' T)$

... **⊕**

CCC. rama · rbo.

 $rb = rbo(1+\alpha T)$

上記式②において、厚裏抵抗R®、拡散抵抗R 1、および合成抵抗R®をれぞれの温度特性を第 4 間に示している。第 4 間において、機能は温度 (で)、緩絶は各抵抗の抵抗値である。そして、 第 4 回中のR®は厚裏抵抗R®の温度特性、R® は拡散抵抗R®の温度特性、R®は合成抵抗R® の温度特性を、それぞれ、示している。

第3回のスパン電圧(V span)の温度特性と、 第4回の合収抵抗Rxの温度特性とから明らかな



ように、スパン電圧(V spis) の温度損失を行う には、β=α′であるとよいことになる。

そこで、従来から、βが反知であること、拡散 低抗限 b の低抗値 r b = r b o (l + α T) も 氏 知であることから、β = α ' となるような a の 後 を求めて単模低抗 R a の抵抗値 r a (= a · r b o) を算出したうえで、厚質低抗 R a の低抗値を その算出に従ったものとして、スパン電圧(V s p a n) の温度補償を行っていた。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、早製抵抗Raの抵抗値は固定値であることから、オペレーショナルアンプ2の拡散抵抗Rbの抵抗値が変化した場合では、スパン電圧(Vapan)の最適な温度補償を行うことができない。

本発明は、拡散抵抗の抵抗値が変化しても、スパン電圧に対する最適な温度補償を行うことができるようにすることを目的としている。

. (課題を解決するための手段)

このような目的を達成するために、本発明の半

もに、この拡致低抗の抵抗の抵抗の抵抗の抵抗の抵抗の退度係と選及の を対した。 をがした。 を

(実施例)

以下、本発明の実施例の方法を詳細に説明する。本発明のスパン電圧温度補償方法においては、第2回の圧力センサに適用するものである。この、正力センサは、前述のように、圧力を値えている。子しと、前が、カーショナルアンプ2を値えている。とのである。オペレーショナルアンプ2は、負婦運抵抗R1との合成抵抗R1で構成されている。合成抵抗R1はこのように、正ののように、合成抵抗R1は上記式ののように、このを明めた。

罪体拡散抵抗形圧力センサにおけるスパン電圧型度補償方法においては、圧力センサ素子と、オペレーショナルアンプとを含え、圧力センサ素子は、食の温度係数を有するスパン電圧を出力するものであり、オペレーショナルアンプは、食煙運抵抗を具備し、賃食煙運抵抗は、厚額低抗と拡散低抗ない。との温度係数を有してなる半導体拡散抵抗形圧力センサにおいて、

技半導体圧力センサの製造ロット毎に、前記鉱 散低抗の温度特性の先行評価を行って技鉱飲低抗 の抵抗値と温度係散とを算出するとともに、この 鉱飲抵抗の抵抗値と温度係散とから、前記合成低 抗の温度係数が、前記スパン電圧の温度係数に対 むしたものとなるように、厚膜低抗の抵抗値を決 定することを特数としている。

(作用)

上記においては、半導体圧力センサの製造ロット毎に、拡散抵抗の温度特性の先行評価を行って 技拡散抵抗の抵抗値と温度係数とを算出するとと

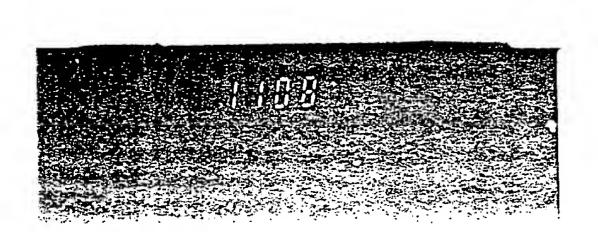
温度係数($1+\alpha'$ T)を有しており、前述のように、スパン電圧(Vspan)に対する温度循模は、圧力センサ素子 1の温度係数(β) = 合成抵抗 R x の温度係数(α') が成立するとよいことになる。

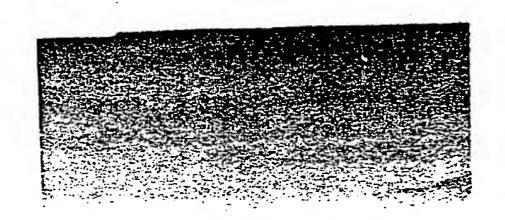
そして、本発明においては、半導体拡散抵抗形 圧力センサの製造ロット毎に、拡散抵抗R b の温度 度特性の先行評価を行って放拡散抵抗R b の抵抗 値(τ b) と温度係数(α) とを算出するととも に、この拡散抵抗R b の抵抗値(τ b) と温度係 数(α) とから、前記合成抵抗R I の温度係数(α ・)が、スパン電圧(V a pa a)の温度係数(β) に対応したものとなるように、厚膜抵抗(R a)の 抵抗値(τ a) を決定するようにしている。

このような先行評価は半導体拡散抵抗形圧力センサの製造ロット毎に行うから、各製造ロット毎 に最適の温度補償が可能となる。

(発明の効果)

以上説明したことから明らかなように本発明によれば、半導体圧力センサの製造ロット毎に、拡





飲抵抗の異皮 性の先行界級を行って放転数抵抗 の抵抗値と温度係数とを算出し、この拡散抵抗の 抵抗値と温度係数とから、前記合成抵抗の温度係 飲が前記スパン電圧の温度係数に対応したものと なるように、単重抵抗の抵抗値を決定するように したから、拡散抵抗の抵抗値が変化しても、製造 ロット単位では、単額抵抗の抵抗値を、その拡散 抵抗の抵抗値の変化に対応設定でき、結果として、 拡散抵抗の抵抗値変化に対するスパン電圧の温度 雑貨に対する鉄差を小さく抑え、高精度で最通な 進度補償を行うことが可能となる。

4、個面の簡単な説明

第1回は圧力センサの回路回、第2回はスパン 電圧の温度補償を築してある従来の圧力センサの 回路図、第3回は温度に対するスパン電圧の温度 特性を示す図、第4図は温度に対する厚膜抵抗、 拡散抵抗、および合成抵抗それぞれの温度特性を 示す図である。

- 1…圧力センサ素子、2…オペレーショナルア ンプ、Ra …厚膜抵抗、Rb …拡放抵抗、Rz …

合成盛庆.

† .

代理人 大岩塘 進

「国中、昇一符号は周一ないしは相当都分を示

